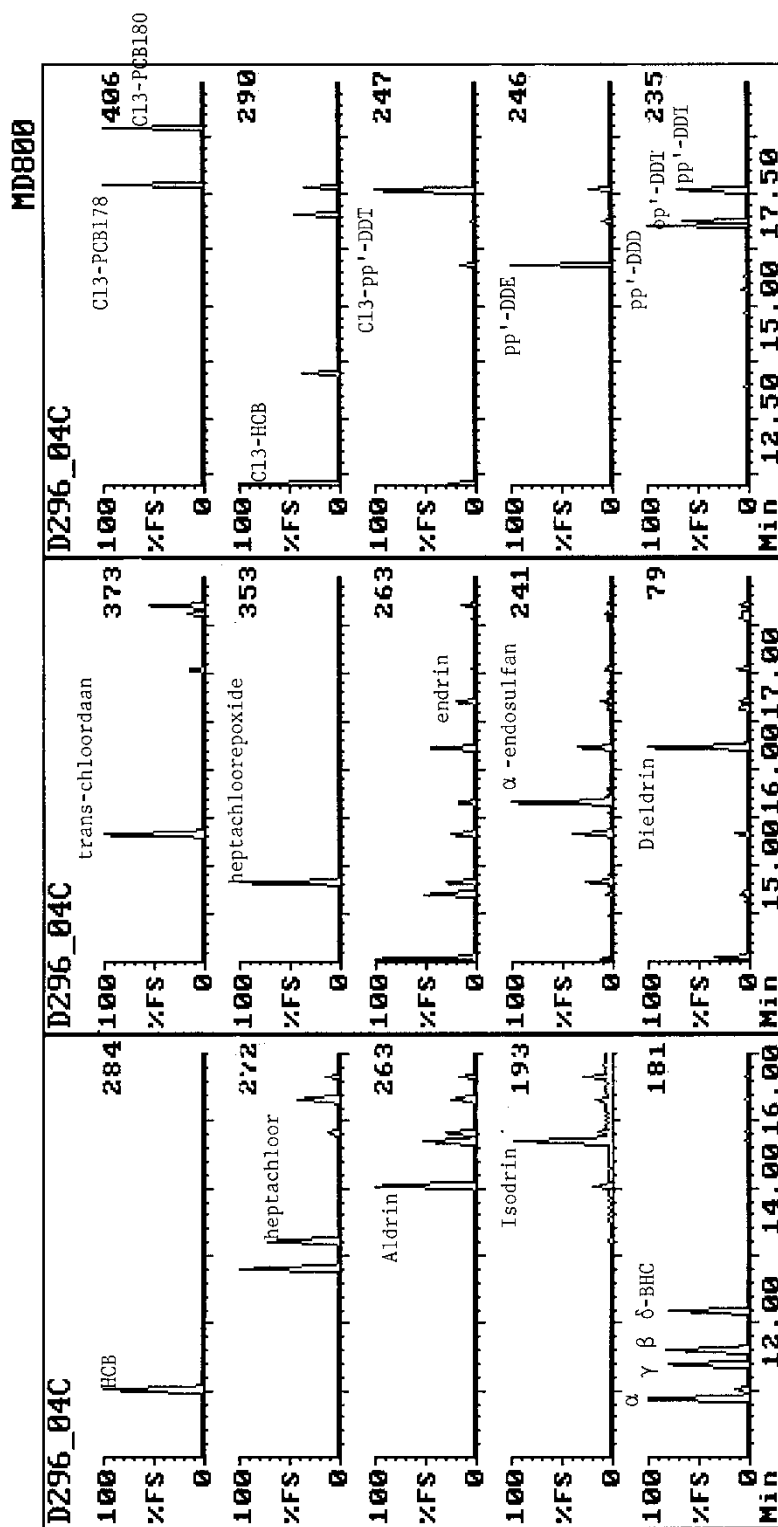


A.2 : Vervolg



A.3 : Typische GC/ECD-werkvoorwaarden

Kolomspecificaties : kolom 1 : HT-8 (25 m x 0.22 mm x 0.25 um)
 kolom 2 : DB-XLB (30 m x 0.25 mm x 0.25 um)

(andere geschikte combinaties zijn bv. CP-Sil8 / CP-Sil16 of CP-Sil8 / CPSil-19)

Draaggas en druk : Helium, 180 kPa

Injectie :

Modus : cold on column

Injectievolume : 1 µl, nonaan eindextrakt

GC-oven programmatie :

100°C : 2 min
100°C -> 285°C : 5°C/min
285°C : 5 min

ECD-instellingen :

ECD-temperatuur : 320°C